(54) NOVEL PHENOLIC COMPOUND

- (11) 2-145560 (A) (43) 5.6.1990 (19) JP
- (21) Appl. No. 63-299143 (22) 25.11.1988
- (71) KAO CORP (72) TADASHI NAKAMURA(3)
- (51) Int. Cl5. C07C311/08,B41M5/155,B41M5/30,C07C311/21,C07C311/29

NEW MATERIAL: The compound of formula I (R₁ is H or 1-4C alkyl; R₂ is 2-12C alkyl or aryl).

EXAMPLE: (N-(4-hydroxyphenyl)-butane sulfonamide.

USE: A color-developing agent to be used in heat-sensitive recording material or pressure-sensitive recording material in combination with a leuco dye.

PREPARATION: The compound of formula I can be produced e.g., according to the reaction formula by reacting an aminophenol compound of formula II (e.g., p-aminophenol or p-methylaminophenol) with a snlfonic acid halide compound of formula III (e.g., ethanesulfonyl chloride) usually in the presence of a solvent (e.g., THF or dioxane).

$$\underset{R}{\underbrace{\hspace{1cm}}} \overset{\text{HH}}{\underset{R}{\overset{}}} + c \varrho \overset{0}{\overset{\circ}{\underset{R}{\overset{}}{\overset{}}}} - R}, \overset{\text{HO}}{\underset{R}{\overset{}}} \overset{0}{\underset{R}{\overset{\circ}{\underset{R}{\overset{}}{\overset{}}{\overset{}}}}} - R},$$

(54) PRODUCTION OF POLYTHIOALKLYLENE DIMERCAPTANS

- (11) 2-145561 (A) (43) 5.6.1990 (19) JP
- (21) Appl. No. 63-298960 (22) 26.11.1988
- (71) NISSO YUKA KOGYO K.K.(2) (72) KIMIO WATABE(3)
- (51) Int. Cl⁵. C07C321/14,C07C319/02,C07C319/20//C08G75/04

PURPOSE: To produce the subject substance in high efficiency and to regenerate and reuse thiourea used as a starting compound by reacting a hydroxylated thioalkylene compound with thiourea and a mineral acid and decomposing

the resultant thiuronium salt with ammonium hydrogen sulfide, etc.

CONSTITUTION: The objective compound of formula III or IV is produced by reacting a compound of formula I or II (R is 2.3C alkylene; n is 1.3; m is 1.2) with thiourea and a mineral acid at 50-100°C preferably in an aqueous medium and decomposing the resultant thiuronium salt with at least one kind of decomposition agent selected from ammonium hydrogen sulfide, ammonium salt, alkali metal hydrogen sulfide and hydrogen sulfide and ammonium at 20-100°C. A large amount of regenerated thiourea existing in the aqueous layer after the reaction is reused as the raw material. The amount of the ammonium salt component in the decomposition agent is 0.05-1.5mol per 1mol of the thiuronium salt terminal.

HO(RS)nH

(54) NOVEL DISUBSTITUTED 2-PROPANOL COMPOUND AND ITS USE

- (11) 2-145562 (A) (43) 5.6.1990 (19) JP
- (21) Appl. No. 63-299029 (22) 26.11.1988
- (71) KAO CORP (72) TADÁSHI NAKAMURA(3)

(51) Int. Cl5. C07C323/12,B41M5/26

NEW MATERIAL: The compound of formula $\{Ar_1 \text{ and } Ar_2 \text{ are (substituted) phenyl or naphthyl}\}.$

EXAMPLE: 1-Phenylthio-3-(4-methylphenoxy)-propan-2-ol.

USE: A heat-sensitive recording material having excellent color-developing property and stability.

PREPARATION: The compound of formula I can be produced by reacting a compound of formula II with a compound of formula III in a solvent (e.g., ketone, chlorine-containing compound, ether, ester or alcohol) preferably in the presence of a basic catalyst (e.g., pyridine or NaOH).

I

۱۱۲-۱۸

I

CH:-CH-CH:O-Ar:

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-145560

®Int. Cl. 5 C 07 C 311/08 B 41 M 5/155 5/30 C 07 C 311/21 311/29 識別配号 庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)6月5日

5 0 3 8217-4H

U 3

8217-4H 8217-4H 7915-2H 6956-2H

B 41 M 5/12 5/18 108

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全8頁)

❷発明の名称 新規なフェノール系化合物

②特 顧 昭63-299143

葆

②出 願 昭63(1988)11月25日

 和歌山県和歌山市西浜1130 和歌山県和歌山市舟津町2丁目11-3

栃木県芳賀郡市貝町大字市将4599-1 和歌山県和歌山市松ケ丘1丁目7-19

弁理士

東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

外2名

明細情

青山

1. 発明の名称

分图

理 人

新規なフェノール系化合物

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 一般式

【式中、R.は水素原子又は炭素数 1~4 個を有し、微換されていてもよい直鏡もしくは分岐のアルキル基を表し、R.は、炭素数 2~1 2 個を有し、製換されていてもよい、直鎖もしくは分岐のアルキル基又はアリール基のいずれかを表す。 }で表されるフェノール系化合物。

3. 発明の詳細な影明

〔産業上の利用分野〕

本発明は感熱記録材料または感圧記録材料においてロイコ染料と組合せて使用される顕色剤として有用な新規フェノール系化合物に関するものである。

【従来の技術およびその課題】

感熱あるいは感圧記録材料は現像、定着等の頂 鍵な処理を施すことなく、比較的簡単な装置で短 時間に記録ができ、騒音の発生がなく、比較的安 値である等の利点を有し、コンピューターのアウ トプット、電車等のプリンター、医療計測用のレ コーダー、ファクシミリ、自動券売機、ラベル分 野、複写機等において広く用いられている。

これらの記録方式の基本原理は、電子供与性の 無色染料と電子受容性化合物とが化学的に接触す ることにより染料が有色体に変化することにある と言われており、上記化学的な接触を熱ヘッド、 熱ペン、レーザー光等で加熱することあるいは鉛 毎等で押圧することにより行わせる。

上述の電子受容性化合物(一般に顧色剤と呼ばれる)としてはフェノール性OH基をもつ化合物が程々提案されている(例えば、特公昭40-9309号公報、特公昭45-14039号公報、特公昭45-14039号公報、特公昭51-29830号公報、特開昭56-144193号公報

等)。通常ピスフェノール系化合物や4~ヒドロキシ安息香酸エステル照等が実用に供されているが、これら以外にも数多くの化合物が提案されている。(紙パルプ技術タイムス30巻6号p33、7号p56、8号p40、10号p48、11号p50、12号p53、13号p8(1987)、31巻1号p58、2号p1(1988)。)

これら顕色剤の望ましい特性として、

- (1)電子供与性無色染料と反応して高濃度に発 色像を与える。
- (2)発色像が安定であり、経時、温気、光等に よる退色が少ない。
- (3)水溶性が少ない。
- (4)昇華性がない。
- (5)工業的に製造が容易で、高収率・高純度で、 比較的安価に得られる。

等が挙げられるが、上述のような従来の材料では、 例えば熱応答性が低く、高速記録の際に充分な発 色濃度が得られなかったり、記録後に発色像の濃 度が経時的に低下したり、いわゆる粉吹きと呼ば

し、置換されていてもよい直顧もしくは分岐のアルキル基を表し、R。は、炭素数2~12個を有し、置換されていてもよい、直額もしくは分岐のアルキル基又はアリール基のいずれかを表す。〕で表される新規なフェノール系化合物を提供するものである。

以下に、式(1)で扱わされる化合物の具体例を 示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

即ち、

N-(4-ヒドロキシフェニル)-エタンスルフォ ンアミド

N-メチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)-エタンスルフォンアミド

N-エチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)-エタンスルフォンアミド

N-ブチル-N-(4~ヒドロキシフェニル)-エタンスルフォンアミド

N-メチル-N-(3-ヒドロキシフェニル)-エタンスルフォンアミド れる白色粉末状物の表面折出が生じる等の問題が あった。

(発明の目的)

本発明の目的は、上記のような問題点を解決し、 電子供与性無色染料と組み合わせで使用した時、 発色感度が大きく、かつ、発色後の発色像の耐蹋 境性、安定性に優れ、合成容易な新規フェノール 系化合物を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

本発明者らは、上記目的を達成するため鋭敏検討を行った結果、終熱または感圧記録材料、特に悠熱記録材料において好遊な記録材料を得るについて、電子受容性化合物として特定のスルフォンアミド構造を有するフェノール系化合物が有効であることを見出し本発明に至った。

即ち、本発明は式

(式中、R,は水素原子又は炭素数1~4個を育

N-メチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)-

- 2 - プロパンスルフォンアミド
N - (4 - ヒドロキシフェニル) - プタンスルフォンアミド
N - メチル・N - (4 - ヒドロキシフェニル) - ブタンスルフォンアミド
N - エチル・N - (4 - ヒドロキシフェニル) - ブタンスルフォンアミド
N - ブチル・N - (4 - ヒドロキシフェニル) -

ブタンスルフォンアミド N - (3 - ヒドロキシフェニル) - ブタンスルフォ ンアミド

N-(3-ヒドロキシフェニル)-ヘキサンスルフォンアミド

N-メチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)-ヘキサンスルフォンアミド

N-(4-ヒドロキシフェニル)-ベンゼンスルフォンアミド

N-エチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)-ベンゼンスルフォンアミド

N-(4-ヒドロキシフェニル)-p-トルエン スルフォンアミド N-メチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)pートルエンスルフォンアミド N-エチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)-9-トルエンスルフォンアミド N-プチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)p-トルエンスルフォンアミド N-(3-ヒドロキシフェニル)-p-トルエン スルフォンアミド N-メチル-N-(3-ヒドロキシフェニル)p-トルエンスルフォンアミド N-エチル-N-(3-ヒドロキシフェニル)p-トルエンスルフォンアミド N-(4-ヒドロキシフェニル)-p-エチルベ ンゼンスルフォンアミド N-メチル-N-(4~ヒドロキシフェニル)p- エチルペンゼンスルフォンアミド N-メチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)m-エチルベンゼンスルフェンアミド

N-エチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)n-エトキンベンゼンスルフォンアミド
N-(4-ヒドロキシフェニル)-p-トリフル
オロメトキンベンゼンスルフォンアミド
N-エチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)n-トリフルオロメトキシベンゼンスルフォン
アミド

N-メチル-N-(3-ヒドロキシフェニル)p-トリフルオロメトキシベンゼンスルフォン アミド

N-(4-ヒドロキシフェニル)-p-ヘキシル
オキシベンゼンスルフォンアミド
N-(3-ヒドロキシフェニル)-p-ヘキシル
オキシベンゼンスルフォンアミド
N-(4-ヒドロキシフェニル)-p-アセトキ
シベンゼンスルフォンアミド

N-メチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)p-アセトキシベンゼンスルフォンアミド

等である。

本発明のフェノール系化合物の合成法は特に

N-エチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)p- エチルベンゼンスルフォンアミド N-(3-ヒドロキシフェニル)-p-エチルベ ンゼンスルフォンアミド N-メチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)-9- イソプロビルベンゼンスルフォンアミド N-(4-ヒドロキシフェニル)-p-メトキシ ベンゼンスルフォンアミド N-メチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)p-メトキシベンゼンスルフォンアミド N-エチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)g-メトキシベンゼンスルフォンアミド N-(3-ヒドロキシフェニル)-p-メトキシ ベンゼンスルフォンアミド N-エチル-N-(3-ヒドロキシフェニル)p-メトキシベンゼンスルフォンアミド N-(4~ヒドロキシフュニル)-p-エトキシ ベンゼンスルフォンアミド N-メチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)~ p-エトキシペンゼンスルフォンアミド

限定されるものではなく、例えば通常のスルフォ ンアミド化反応により、アミノフェノール化合物 (又はその塩)とスルフォン酸ハライド化合物とか ら得ることができる。例えば次式の如くである。

$$\underset{\mathsf{H}_{0}}{ } \longrightarrow \underset{\mathsf{H}_{1}}{ \underset{\mathsf{H}_{1}}{ }} + \ \mathsf{c}\varrho - \underset{\mathsf{G}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}{\overset{\mathsf{Q}}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}{\overset{\mathsf{Q}}}}{\overset{\mathsf{Q}}}$$

[式中、R:およびR:は前記と同意義。] 上記原料であるアミノフェノール化合物としては、 例えばp-アミノフェノール、p-メチルアミノフェ ノール、p-エチルアミノフェノール、p-トリフ ルオロメチルアミノフェノール、p-ブチルアミ ノフェノール、m-アミノフェノール、m-メチル アミノフェノール、n-エチルアミノフェノール、 a-ブチルアミノフェノール等が挙げられ、これ らの塩酸塩、腹酸塩等の塩も使用することができ

また、もう一方の原料であるスルフォン酸ハライド化合物としては、エタンスルフォン酸クロライド、2-ブロパンスルフォン酸クロライド、1

- ブタンスルフォン酸クロライド、1 - ヘキサン スルフォン酸クロライド、ベンゼンスルフォン酸 クロライド、n-クロロベンゼンスルフォン酸ク ロライド、p-クロロベンゼンスルフォン酸クロ ライド、p-トルエンスルフォン酸クロライド、p - エチルベンゼンスルフォン酸クロライド、P-イソプロピルペンゼンスルフォン酸クロライド、 p-メトキシベンゼンスルフォン酸クロライド、m - メトキシベンゼンスルフォン酸クロライド、p - エトキシペンゼンスルフォン酸クロライド、a -エトキシベンゼンスルフォン酸クロライド、P - トリフルオロメトキシベンゼンスルフォン酸ク ロライド、m~トリフルオロメトキシベンゼンス ルフォン酸クロライド、p-ヘキシルオキシベン ゼンスルフォン酸クロライド、p-アセトキシベ ンセンスルフォン酸クロライド、1~ナフタレン スルフォン酸クロライド等の塩化物、あるいはこ れらに対応する臭化物もしくはファ化物が挙げら れる。

反応は適常溶媒の存在下に行なわれる。使用し

(N-(4-ヒドロキシフェニル)-ブタンスルフォンアミド)

p-アミノフェノール32.748(0.3 モル)を
テトラヒドロフラン150mlに溶解し、窒素雰囲
気中、室温で撹拌下、1-ブタンスルフォン酸クロライド23.49g(0.15モル)の塩化メチレン(150ml)溶液を10分間で滴下した。次にピリジン24.92g(0.315モル)を5分間で滴下し、更に1-ブタンスルフォン酸クロライド23.96g(0.153モル)の塩化メチレン(150ml)溶液を、10分間で滴下し、1時間窒温で撹拌を続けた後、昇温して1時間逐流させた。冷却後、沈穀物を認別し、滤液を順次5%塩酸、水、統いて趋和食塩水で洗浄し、乾燥後、溶媒を留去して、白色粉末55.5gを得た(収率81%)。

これは分折の結果ほぼ純粋なN-(4-ヒドロキシフェニル)-ブタンスルフォンアミドであった。

更にトルエンから再結晶により特製し、触点を 求めたところ89℃であった。 得る溶媒は反応は薬を溶解し得るものであり、例えば、テトロヒドロフラン、ジオキサン、N.N.
ージメチルホルムアミド、アセトン、塩化メチレン、クロロホルム等の有機溶媒の他、場合によっては水系溶媒も用いることができる。

反応は富温から溶媒の認流温度までの範囲で適宜行うことができ、通常 1 ~ 5 時間でほぼ終結する。反応は無触媒でも行い得るが、必要に応じ、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムあるいはビリジン等の塩基性触媒を用いることができる。

反応終了後、通常の後処理をして相生成物を得、 これを適当な溶媒から再結晶により特製物を得る。 反応生成物は電子供与性染料の顕色剤として発 色感度が高い。

(実施例)

以下、実施例により本発明を具体的に説明する が、本発明はこれらに限定されるものではない。 なお、実施例中に示す部及び%はすべて重量基準 である。

合成例 1

合成例2

(N-メチル-N-(4-ヒドロキシフェニル) -p-トルエンスルフォンアミド)

これは分析の結果、目的とするN-メチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)-p-トルエンスル

フォンアミドであった。

トルエンから再結晶により精製し、融点を求めたところ138℃であった。

合成例3

(N-メチル-N-(4-ヒドロキシフェニル) -エタンスルフォンアミド)

pーメチルアミノフェノール硫酸塩34.44g (0.1モル)と水酸化ナトリウム8.0g(0.2モル)をテトラヒドロフラン500mlに加え、窒素雰囲気中、窒温で4時間撹拌した。この混合物にエタンスルフォン酸クロライド25.71g(0.2モル)のテトラヒドロフラン(25ml)溶液を、10分間で滴下した。液下終了後2時間室温で撹拌した後、一晩放置した。沈澱物を濾別し、滤液を水、続いて5%塩酸、飽和重炭酸ナトリウム水で洗浄し、乾燥後溶媒を留去して白色粉末36.6gを得た(収率85%)。

これは分析の結果、目的とする N - メチル- N ~ (4 - ヒドロキンフェニル) - エタンスルフォンア ミドであった。

求めたところ119℃であった。

合成例5

(N-エチル-N-(3-ヒドロキシフェニル) -p-メトキシベンゼンスルフォンアミド)

ョーエチルアミノフェノール18.58g(0.135モル)をテトラヒドロフラン100mlと塩化メチレン100mlの混合溶媒に溶解し、塩素雰囲気中、塩温で攪拌下、p-メトキシベンゼンスルフォン酸クロライド13.95g(0.068モル)の塩化メチレン(60ml)溶液を5分間で滴下した。次にビリジン21.62g(0.273モル)を5分間で滴下し、更にp-メトキシベンゼンスルフォン酸クロライド14.60g(0.071モル)の塩化メチレン(50ml)溶液を、5分間で滴下し、1時間盆温で撹拌を続けた後、昇温して3時間湿流させた。冷却後、沈酸物を離別し、滤液を順次5%塩酸、水、続いて飽和食塩水で洗浄し、乾燥後、溶媒を留去して、白色粉末43.7gを得た(収率78%)。

これは分析の結果ほぼ純粋なN-エチル-N-

トルエンから再結晶により精製し、融点を求め たところ87℃であった。

合成例 4

(N-メチル-N-(4-ヒドロキシフェニル) -p-エチルベンゼンスルフォンア ふド)

p-メチルアミノフェノール破酸塩34.448 (0.1 モル)とビリジン39.55g(0.5 モル)を塩化メチレン200m2に加え、盛素雰囲気中、窒温で撹拌下、p-エチルベンゼンスルフォン酸クロライド41.75g(0.204モル)の塩化メチレン(100m2)溶液を10分間で満下した。1時間衰温で撹拌した後、昇温して2時間環流させた。冷却後、沈澱物を遮別し、濾液を順次5%塩酸、水、鈍いて飽和頭炭酸ナトリウム水で洗浄し、乾燥後、溶媒を留去して、白色粉末45.5gを得た(収率78%)。

これは分析の結果ほぼ純粋なN-メチル-N-(4-ヒドロキシフェニル)-p-エチルベンゼン スルフォンアミドであった。

更にトルエンから再結晶により精製し、融点を

(3-ヒドロキシフェニル)-p-メトキシベンゼ ンスルフォンアミドであった。

更にトルエンから再結晶により精製し、融点を 求めたところ97℃であった。

合成例6~15

合成例1~5に準じて合成を行った。

以上、得られた目的化合物の結物性データを第 1 妻及び第2 妻にまとめた。

第1表 合成例1~15の化合物の指デー	第1赛	合成例1-	- 1	5の	化合物	の緒デー	IJ
---------------------	-----	-------	-----	----	-----	------	----

	27 . 12		r		1		i					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
合成例	- R 1	- R .	- OII 好	収率	融点	分子	元素	分析	実測		1 R		CR T
			の位置	(%)	(C)	51	(M	n %)	(計算	Vi)	0-11	N 11	0=5=0
					1 1		С	Н	N	S	•		
1	-8	-(CII,),CII,	パラ	81	89	229	52.39	6.88	6.23	14.24	3400	3270	1320
			1 1		1		(52.38)	(6.59)	(6.11)	(13.98)			
2	-CH,	-{O}-ciis	パラ	88	138	277	60.35	5.41	5.07	11.48	3410	~	1340
							(60.63)	(5.45)	(5.05)	(11.56)			
3	-CH,	-CH.CH.	パラ	85	87	215	50.14	6.13	6.38	14.84	3410		1340
		_	1 1		1 1		(50.21)	(6.09)	(6.51)	(14,90)			
4	-CH3	⟨○⟩ cп, cп,	パラ	78	119	291	61.62	5.89	4.60	10.78	3420	••	1335
							(61.83)	(5.88)	(4,81)	(11.01)			
5	-CH.CH.	√O>ocu,	14	78	97	207	58.62	5.60	4.48	10.46	3500	-	1340
]		(58.62)	(5.57)	(4.56)	(10.43)	,		
6	-H	-CH.CH.	パラ	89	114	201	47.50	5.23	6.99	16.21	3420	3270	1320
							(47.75)	(5.51)	(6.96)	(15.93)			
7	-11	-(CH2)aCH3	19	80	92	229	52.51	6.79	6.05	13.95	3370	3250	1340
							(52.38)	(6.59)	(6.11)	(13.98)			
8	-CII s	-(CH2),CH3	パラ	17	122	243	54.17	7.25	5.76	12.92	3370	~	1325
		·					(54.30)	(7.04)	(5.76)	(13.18)	L		

第1表 (つづき) 合成例 | ~15の化合物の指データ

合成例	- R .	- R :	- 08基 の位配			分子		分析 唯多)	実測((計算)		1 R 0-II		cn' [†] ()=\$=()
							С	11	N	S			
9	~H	- ()-сп.	パラ	83	144	263	59.41	5.00	5.62	12.39	3400	3280	1350
01	-11	- ()-cII•	* 9	91	158	263	59.22	5.05	5.52	(12.18) 12.15	3400	3230	1340
11	-CH,CH,	-O-cu	44	78	105	162	81.80	5.67	4.66	(12.18)	3440	-	1335
12	-11	-€11,c11,	パラ	75	128	277	60.68	5.45	4.99	(11.01)	3510	3280	1330
13	-R	-Cu · cu ·	19	86	141	277	60.63	5.33	5.34	(11.56)	3450	3270	1350
14	-CH-	-O-0c#•	バラ	88	801	293	51.22	5.00	4.93	(11,56)	3470	-	1335
15	-8	-О-ососи.	パラ	88	182	307	(57.32) 54.79	(5.15) 4.19	4.32	(10.93) 10.71	3430	3160	1325

l)KBr法にて副定

第2表 合成例 1~ 15の化合物の H-NMRスペクトルデータ 1)

合成例	湖定冷媒	'H-NMR
1	DUSO-d.	0.83(t, 2H)1.25-1.85(m, 4H)2.95(t, 2H)3.29(s, 1H)6.8-7.15(m, 4H)9.24(s, 1H)
2	DMSO-d.	2.41(s.3H)3.07(s.3H)6.55-6.95(m.4H)7.25-7.45(m.4H)
3	DMSO-d.	1.27(1.3H)3.13(q.2H)3.25(s.3H)6.7-7.4(m.4H)9.68(s.1H)
4	CDCQ.	1.28(t,31)2.77(q,21)6.01(s,11)8.65-7.1(n,41)7.25-7.7(n,41)
5	CDCQ.	1.08(t.3H)3.59(q,2H)6.12(s.1U)6.45-7.75(m.8H)
6	DNSO-da	1.22(1.3H)2.98(q.2H)6.65-7.25(m.8H)9.37(m.1H)
7	DMSO-d.	8.84(1.3H)1.2-1.9(m,2H)3.09(1.2H)6.7-7.25(m,4H)9.56(m,1H)
8	DESO-d.	0.88(t.3H)1.2-1.7(m,4H)3.08(s,3H)3.18(t.2H)6.65-7.8(m,4H)10.08(s,1H)
9	DMSO-da	2.37(s,3H)6.5-7.0(n,4H)7.2-7.7(n,4H)9.67(s,1H)
10	CD.OD	2,43(s,311)6,4-7,05(m,411)7,25-7,85(m,411)
13	CDCQ,	1.09(1.3H)2.47(8.3H)3.62(9.2H)6.16(8.1H)6.5-7.15(m.4H)7.2-7.75(m.4H)
12	DNSO-d.	1.19(1.3H)2.68(q.2H)6.55-7.05(m.4H)7.2-7.7(m,4H)9.53(s.1H)
13	DMSO-d.	1.18(L.3H)2.69(q.3H)6.35-7.85(a,8H)
14	CDC2.	3.18(s,31)3.91(s.31)6.13(s.18)5.7-7.7(a.81)
15	DMSO-d.	2.31(s.31)3.38(s.11)6.5-7.0(s.41)7.2-7.8(s.4H)9.58(s.JI)

1)吸収値はTMS基準のの(ppm)値。

以下、応用例として水発明の化合物を電子供与 性染料(3 - N - メチル - N - シクロヘキシルア ミノ - 6 - メチル - 7 - アニリノフルオラン)と 組合わせて燃熱記録材料として用いた例を示す。

応用例1

【A液】 3-N-メチル-N- 10部 シクロヘキシルアミノーG…メチル …7-アニリノフルオラン

10%ポリビニルアルコール水格液 20部

【日液】 合成例 L で得られた N - 10 年 (4 - ヒドロキシフェニル)-ブタンスルフォンアミド

炭酸カルシウム 10部

10%ポリピニルアルコール水溶液 10郎

应用例2

スルフォンアミドとして、合成例2で得られた NーメチルーNー(4ーヒドロキシフェニル)ーP ートルエンスルフォンアミドを用いる以外は、応 用例1と同様にして感熱記録材料を得た。

応用例3~10

スルフォンアミドとして、第3表に示した化合物を用いる以外は、応用例1と同様にして感熱記録が料を得た。

第3段

37 5 44	
此川网	スルフォンアミド
3	N-メチル-N-(1-ヒドロキシ
	フェニル)-p-エチルベンゼン
	スルフォンアミド
	(合成例 4)
4	N-メチル-N-(1-ヒドロキシ
1	フェニル)-p-メトキシベンゼン
	スルフォンアミド
ľ	(合成例 1 4)
5	N-(4-ヒドロキシフェニル)-p-
	トルエンスルフォンアミド
	(合成例 9)
6	N - (3 - ヒドロキシフェニル) p -
	トルエンスルフォンアミド
	(合成例 10)
7	N-メチル-N-(4-ヒドロキシ
	フェニル)ーエタンスルフォンアミド
	(合成例3)
8	N - (4 - ヒドロキシフェニル)
	エタンスルフォンアミド
	(合成例 6)
9 .	NーメチルーN-(4-ヒドロキシ
1	フェニル)- ブタンスルフォンアミド
1	(合成例 8)
10	N-(3-ヒドロキシフェニル)
	- ブタンスルフォンアミド
1	(合成例 7)

以上の各例で得られた感熱記録材料について、 以下のようにして発色感度及び発色像安定性の評

农 1 农

	免色感度	竞色像安定性
	(発色濃度)	(改定保持率)
ខេញសារ	1.46	95.3%
2	1.38	97.9
3	1.45	97.0
4	1.48	96.8
5	1.34	97.6
6	1.35	98.2
7	1.46	94.8
8	1.43	97.2
9	1.49	95.1
10	1.47	95.8

第4 表からも明らかなように、本発明のフェノール系化合物を用いた磁熱記録材料は、0.45m リ/dotという低印字エネルギーにもかかわらず、 非常に優れた発色盛度を示し、かつ発色像の安定 性も良好であった。

従って、本発明のフェノール系化合物は悠熱記 は材料として種々の分野に応用することができる。 価を行った。結果を第4表に示す。

(評価方法)

①発色感度

大倉電機(株)製、動的発色試験装置を用い、印字エネルギー0.45mJ/dotにて発色させ、その発色濃度をマクベスRD-918型濃度計(マクベス社製)で測定した。

②発色原安定性

①で調製した発色サンブルを窓内(25℃、60%RH)に1か月放置した後、再度、発色濃度を測定し、その濃度の保持率を算出した。